

〔第30回フォトファブリケーション基礎技術セミナー〕

2020年度の〔基礎技術セミナー〕が2月4日（木）10：00～17：30にオンライン方式で開催されました。参加者は35名で、フォトマスク作成からエッチングまでの全工程と主要材料について、8名の講師が協会発行の〔フォトファブリケーション実務入門読本〕をテキストとしつつ、要点をまとめたパワーポイント資料を判り易く解説しました、



リモートでご挨拶する浜田理事長

このセミナーはフォトファブリケーションの各分野に新しく配属された方や改めて学び直したい方を対象とするもので、会員各社からは社員教育に最適と高く評価されてきました。昨年6月の開催がコロナ禍により延期に次ぐ延期を余儀なくされていましたが、受講者の安心・安全を担保するために、協会として初めてのオンライン（Microsoft Teams会議）での開催となりました。当初は講師が都内のスタジオから講義する予定でしたが、出張や移動の規制によりそれぞれの会社・事務所からのリモートでの講義となりました。

受講者にアンケート調査をしましたところ、通信環境により音声の乱れが一部あったものの概ね良好な環境で視聴でき、セミナーに満足したとの回答を得ました。受講者から質問がメールで寄せられ、講師から回答しました。又、講師のパワーポイント資料が希望者に提供されましたので、教育効果はより高まりました。

講義名	講師
1. フォトファブリケーション概説	大日本印刷（株） 吉沼 洋人 氏
2. フォトマスク工程	（株）スクリーン PE 長田 孔明 氏
3. フォトマスク材料	コニカミノルタ（株） 守屋 友伸 氏
4. フォトレジスト材料	富士薬品工業（株） 平川 大 氏
5. ドライフィルムレジスト材料	三菱製紙（株） 梶谷 邦人 氏
6. フォトエッチング工程	凸版印刷（株） 高城 総夫 氏
7. フォトフォーミング工程	太洋工業（株） 廣崎 紀光 氏
8. 金属材料	日鉄ステンレス（株） 菊池 淳 氏

コロナ禍でのオンラインセミナーでしたが、多くの皆様にご参加いただき有難うございました。又、ご多忙にもかかわらずご支援・ご協力くださいました講師の皆様とオンライン配信サービスをご提供いただきました大日本印刷（株）様に厚く御礼申し上げます。

以上。